This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

1 REFERENCES IN FILE CA (1907 TO DATE) 1 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1907 TO DATE)

REFERENCE

99:158411 CA AN

Thiazolopyridinylthioalkanamides

Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc., Japan TI PA

Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 4 pp. SO

CODEN: JKXXAF

Patent DT

Japanese LA

LA Japanese FAN.CNT 1 PATENT NO.	KIND DATE	APPLICATION NO.	
PI JP 58116489 JP 62037038 PRAT JP 1981-215860	A2 19830711 B4 19870810 19811228	JP 1981-215860	19811228

GI

$$R \xrightarrow{N} SZCONR^{1}R^{2}$$

$$I \xrightarrow{N} SH$$

$$II$$

The title compds. I [R = H, halo; R1, R2 = H, alkyl, cycloalkyl, alkenyl,(un) substituted Ph; Z = (un) substituted alkylene], useful as antiinflammacories, antihypertensives, analgesics, and antipyretics (no AB data), were prepd. Thus, refluxing 1.8 g PhCHClCONHMe with 1.6 g thiazolopyridine II, 1.5 g NaI, and 1.0 g Na2CO3 in acetone gave 1.3 g I (R = R1 = H, R2 = Me, Z = PhCH).

ANSWER 106 OF 112 REGISTRY COPYRIGHT 2003 ACS on STN

RN

Acetamide, 2-(1H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-ylthio)-N-(2-methylphenyl)- (9CI) CN (CA INDEX NAME)

OTHER CA INDEX NAMES:

1H-Imidazo[4,5-c]pyridine, acetamide deriv. CN

3D CONCORD FS

C15 H14 N4 O S BEILSTEIN*, CA, CAPLUS, CASREACT MF (*File contains numerically searchable property data) STN Files:

$$\begin{array}{c|c} H & O \\ N & S-CH_2-C-NH \\ \end{array}$$

PROPERTY DATA AVAILABLE IN THE 'PROP' FORMAT

1 REFERENCES IN FILE CA (1907 TO DATE) 1 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1907 TO DATE)

REFERENCE 1

(9) 日本国特許庁 (JP)

(1)特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—116489

60Int. Cl.3 C 07 D 513/04 // (C 07 D 513/04

識別記号 106

庁内整理番号 8214-4C

母公開 昭和58年(1983) 7月11日

213/00 277/00)

7138-4C 7306-4C 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69カルボン酸アミド誘導体

②特

昭56-215860

20出

昭56(1981)12月28日

70発明者 津田可彦

鳴門市撫養町立岩字元地36-1

城見ハイツ145

伽発 明 者 津田嘉章

阿南市新野町馬場76

明 の発 土肥忠博

鳴門市撫養町立岩字芥原80の5

加出 願 人 株式会社大塚製薬工場

鳴門市撫養町立岩字芥原115

邳代 理 人 弁理士 三枝英二 外2名

カルポン酸アミド酵導体 特許請求の範囲

① 一般式

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & O \\
\downarrow & \parallel \\
N & S - X - C - N \\
\end{array}$$

〔式中 21 は水素原子又はハロゲン原子を示す。 R² 及び R³ は同一又は異なつて水素原子、低級 アルキル基、シクロアルキル基、フェニル低級 アルキル基、低級アルケニル基、又はニトロ基、 ハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルコ キシカルポニル基、低級アルキル基及びハロゲ ン量換低級アルキル基からなる群から選ばれた 1~3個の世換法を有することのあるフェニル 弟を示す。 X はフェニル 基を置換 基として有す ることのある低級アルキレン共を示す。〕 で表わされるカルポン酸アミド誘導体。

本発明は新規なカルボン酸アミド酵学体に関す

本発明のカルボン酸アミド酵湯体は文献未載の 新規化合物であつて、下配一般式〔I〕で表わされ

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & O \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
N & S - X - C - N \\
\end{array}$$
(1)

[式中尺 は水素原子又はハロザン原子を示す。 R² 及び R³ は同一又は異なつて水素原子、低級ア ル基、シクロアルキル基、フェニル低級アル キル基、低級アルケニル基、又はニトロ基、ハロ ゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルコキシカ ニル基、低級アルキル基及びハロサン電機低 級アルキル羔からなる群から退ばれた1~3個の 世換当を有するととのあるフェニル当を示す。又 はフェニル基を世典基として有することのある低

級アルキレン基を示す。)

上記一般式 [I] で表わされる本発明の化合物は、 優れた抗炎症作用、降圧作用、鎮痛作用、解熱作 用等を有し、抗炎症剤、降圧剤、鎮痛剤及び解熱 剤として有用である。

上記一般式〔I〕において示される各番は具体的 にはそれぞれ以下の基を例示できる。

ハロゲン原子としては、例えば弗素原子、塩素 原子、臭素原子、沃素原子等を挙げることができ る。

低級アルキル基としては、例えばメチル、エチル、 プロピル、イソプロピル、ブチル、 tert - ブチル、 ペンチル、 ヘキシル基等を挙げるととができる。

シクロアルキル基としては、例えばシクロプロ ピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペ キシル、シクロペプチル、シクロオクチル基等を 挙げることができる。

(重换/

ハログン低級アルキル基としては、例えばトリフルオロメチル、トリクロロメチル、 2,2,2 - トリフルオロエチル基等を挙げることができる。

フェニル低級アルキル券としては、例えばベンジル、α-フェネチル、β-フェネチル、3-フェニルブロビル、4-フェニルブチル、1.1-ジメチル-2-フェニルエチル、5-フェニルベンチル、6-フェニルペキシル基等を挙げることができる。

低級アルケニル基としては、例えば2- プロペニル、2- プァニル、3- プテニル、2- ペンテニル、1- ペンテニル、4- ペヤニル 本等を挙げることができる。

低級アルコキシ基としては、例えばメトキシ、 エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、プトキ シ、 tert - プトキシ基等を挙げることができる。

低級アルコキシカルボニル落としては、何えば メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、 ブロ ボキシカルボニル、イソブロボキシカルボニル、 ブトキシカルボニル、 tert - ブトキシカルボニル 基等を挙げることができる。

ル、3,4 - ジメトキシー 2 - クロロフエニル、 4 - ニトロフエニル、 2 - ニトロフエニル、 2 - メトキシカルポニルフエニル、 4 - エトキシカルポニルフエニル 基等を挙げることができる。

フェニル基を世換書として有することのある低級アルキレン基としては、例えばメチレン、エチレン、ブラレン、ブラレン、ブラレン、ブラレン、ブラレン、ブラレン、ブラレン、バーフェニルブロピレン、フェニルブロピレン、コーフェニルブロピレン、コーフェニルブラレン、イーフェニルブラレン、イーフェニルブラレン、イーフェニルブラレン、イーフェニルベンタメテレン、フェニルベンタメテレン、フェニルベンタメテレン、フェニルベンタメテレン、フェニルベンタメテレン、フェニルベンタメテレン、フェニルベックメテレン、コーフェニルベキサメテレン、コーフェニルベキサメ

特開昭58-116489 (3)

チレン、4-フェニルヘキサ レン、5-フェニルヘキサメチレン、6-フェニルヘキサメチレン、6-フェニルヘキサメチレン共等を挙げることができる。

[式中アは弗索、塩素、臭素、沃素原子等の入口

上記反応において一般式 (II) の化合物と一般式 (III) の化合物と一般式 (III) の化合物と一般式 (IIII) の化合物と一般式 (IIII) の化合物と一般式 が は (III) の化合物と一般式 が は (III) の化合物と一般式 が は (III) の化合物と一般式 が は (III) の化合物と一般式 (III) の化合物と一般式 (III) の化合物と (III) の化合物と (III) の化合物と (III) の化合物と (III) の化合物と (III) の化合物と (III) の化合物と一般式 (III) の化合物との使用割合としては特に限定され 対応 (III) の化合物との使用 (III) の化合物との使用 (III) の化合物との使用 (III) の化合物との使用 (III) の化合物との使用 (III) の化合物との性 (III) の化合物に関係を可能 (III) の化合物との性 (III) の化合物に同物に関係を可能 (III) の化合物との性 (IIII) の化合物との性 (IIII) の化合物との性 (III) の化合物との性 (IIII) の化合物との性 (IIII) の化合物との性 (IIII) の化合物との性 (IIII) の化合

サン原子を示す。 R²、R³ 及びXは前記に同じ。)

一般式 (TI) の化合物と一般式 (III) の化合物との 反応において用いられる脱酸剤としては、従来公 知の塩基性化合物を広く使用でき、具体的にはど リジン、トリエチルアミン、ジエチルアニリン、 N-メチルモルホリン、トリエチレンジアミン鈴 の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水 酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水素化ナトリ ウム、ナトリウムメトキシド、カリウムメトキシ ナトリウムエトキシド、カリウムエトキシド 等の無根塩基等を例示できる。とれらのうち無機 塩基として脱酸剤を使用するのが有利である。と 配反応は一般には適当な溶媒中にて行なわれる。 溶棋としては反応に悪影響を及ぼさない限り公知 のものをいずれも使用でき、具体的にはペンセン、 トルエン、キシレン、石油エーテル等の芳香族を いし脂肪族炭化水素類、エチルエーテル、メチル

~溶媒の遺液温度下にて行なりのがよい。 該反応は一般に3~12時間程度で終了する。

斯くして得られる本発明の化合物は、慣用の分離手段、例えば溶媒抽出、再結晶、カラムクロマトグラフィー、ブレバラティブ薄層クロマトグラフィー等により容易に単維精製される。

次に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に脱明する。

突 施 例

N-メチルーα-クロロフエニル酢酸アミド
1.8 gをアセトン3 0 ml に溶解し、次で沃化ナトリウム 1.5 g を加え、3 時間加熱 透洗する。 放冷後、攪拌下に2-メルカラトチアリロ [5.4」 リ ジン 1.6 g 及び無水炭酸ナトリウム 1.0
g を加え、再び6時間加熱 浸漉する。 放冷後、 反応混合物中に水 1 0 0 ml を加え、 クロロネルムで抽出する。 ボウ硝上で乾燥後、 溶鉄を留去する。 残盗をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ク

ロロホルム/メタノール(20:1)で溶出)に付し、N-メチルーαー(チアソロ(5,4- b) ピリジン-2-イル)チオフエニル酢酸アミドを 得た。ペンゼン-ホーヘキサンより再結晶し、装 褐色針状品 1.3 g を得た。πp 155.5~157.0 で (分解)

灰苑例 2~14

上配実施例!と同様にして下配第1表に配載の 各化合物を得る。

	24 24
104	×
帐	0 = '\'
-	S-,
*	نم رخ
)={
	M. K.
	Ä

74	72	Rª	2	雑胞暗葉庫 V	¥ (Ω)
Ħ	Ħ	Ħ	124	18/-1	195.5-197.0
Ħ	Ħ	(H)	H	へいむいー	113.5-
Ħ	120	- CH ₂	pd	ことはでし	100.5-

1						
K K K K	×	RI	R2	S.	東部島南縣	単(立)
~	()- to	Ħ	- CH2 CH = CH2	121	ふいはい。	12
90	- <i>CB2CB</i> 2-	H		. 121	べいせい	172.5-
1	-CH2CH2-	H	[₹] 0N-{_}}	H	酢酸エチル	238-240 (分類)
60	-CH2CH2CH2-	Ħ		pri	インセン・コーンキサン	106-107
6	-CH2CH2CH2-	M		tq.	200416	206.5-208.5

演者の関サ	×	R1	Ra	2		(2)
0	-CH2-	pal	OCH ₃	251	オーノモス	189.0-190.5
=	- <i>CB</i> 3-	5-Br	1 '	Þ	ムでおい。キーへ中かり	158.5
72	- <i>CH</i> 2-	Ħ	€Z}-CB3	Ħ	んとせい	168.5- 170.0 (分類)
₽	-CH2-	Ħ	⟨∑ ^{CP} s	H	スピセンート	109.5-
<u>*</u>	-CH3-	89		CH3	ペンセン- n-ハキサン	130-131
				1		